

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

关于投资建设 PVD 磁控溅射膜类产品项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

●项目名称：PVD 磁控溅射膜类产品项目

●预计投资金额：约 6,670.00 万元

●特别风险提示：

1、本事项尚需提交股东大会审议通过后生效，相关的投资项目进度、收益等存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

2、本次项目实施如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，存在可能顺延、变更、中止或终止的风险。

一、对外投资概述

PVD 磁控溅射膜类产品项目是为了适应新形势下的公司发展战略而确立的。薄膜一般用于改变或增强物质表面的性能，比如阻隔性、反射性、吸收性、抗腐蚀性、耐磨性、电学性能、力学性能等。薄膜技术被广泛地应用于半导体，微电子，显示，汽车，军事等领域，比如半导体芯片，薄膜传感器，薄膜光学器件等等。制备薄膜的方法主要是 PVD 和 CVD 法。PVD 基本方法包括真空蒸发、溅射、离子镀。其中，真空溅射镀膜和真空蒸发镀是最主流的两种 PVD 镀膜方式。PVD 镀膜技术被广泛应用于微电子、光学、机械、建筑、材料等领域，如半导体芯片、

LED、OLED、太阳能电池、信息存储、光学镜头等等。CVD 方法是通过化学气相沉积来制备薄膜，在制备过程中一般需要加热基底，而物理气相沉积 PVD 法不需要加热基底就可以沉积薄膜。公司生产的主要产品是基于在 PET 等柔性基材上制备功能性薄膜，由于 PET 等塑料膜不耐高温，所以 PVD 是公司选定的技术路线。

公司是一家专注于功能性涂层复合材料的新材料企业，处于产业链上游位置，主要从事功能性薄膜材料、电子级胶粘材料、热管理复合材料及薄膜包装材料的研发、生产和销售。经过十几年的发展与积累，公司在高分子聚合、涂层配方优化、功能结构设计和产品精密涂布方面形成了核心技术优势。为了进一步提升公司功能性薄膜的技术能力和产品的市场覆盖范围，公司需要在功能薄膜方向上进行拓展，尤其需要引进无机薄膜的研发和生产能力，甚至推进到薄膜器件方面。此次公司拟投资建设的 PVD 磁控溅射膜类产品项目就是要使公司具备有机/无机复合薄膜的研发和生产能力，促进公司的技术升级，提高产品附加值，从而提升公司的盈利能力，回报各位股东。

在我国产业结构调整 and 升级的大背景下，公司将会加快功能性有机/无机复合材料的技术开发步伐，并且会借此推动公司在持续创新能力、市场反应能力、资源整合能力和企业管理能力等方面的提升。同时抓住行业发展机遇，更广泛参与国际竞争。

目前，国内电子元器件生产企业所需的功能性纳米薄膜等基本都由美日韩等国外企业提供，生产成本较高，国内电子元件企业受到很大制约。目前此类薄膜的本土化生产还处于起步阶段，质量还不能保证，但随着国家政策的大力支持以及国内生产企业的快速发展，将促使此类功能性薄膜国产替代进口的进程加快，国产替代进口具有巨大的发展空间。

为了使公司具有功能性无机薄膜，有机/无机复合薄膜的生产能力，进一步优化产品结构并提高公司的综合竞争力和盈利能力。本项目计划由公司全资子公司斯迪克新型材料（江苏）有限公司实施，建设地点位于江苏省泗洪经济开发区斯迪克厂区内，建设期为 12-24 个月；预计将建立设备仪器 1 台（套）。本项目规划总建筑面积 600 平方米，项目设计产能为年产 PVD 薄膜 23 万平方米，项目计划分 4 年达产。

本项目总投资包括建设投资和铺底流动资金，其中建设投资由建筑工程费、设备购置费、设备安装费、工程建设其他费用和预备费组成。

二、项目基本情况

1、项目名称：PVD 磁控溅射膜类产品项目

2、项目建设地点：江苏省泗洪经济开发区斯迪克厂区内

3、项目实施主体：斯迪克新型材料（江苏）有限公司

4、项目建设规模：建筑面积约 600 平方米

5、总投资估算：本项目总投资预计约为 6,670.00 万元，由公司自筹解决。

拟建设设备仪器 1 台（套）。

6、项目建设工期：12-24 个月

7、资金来源：自筹资金

三、实施主体基本情况

1、公司名称：斯迪克新型材料（江苏）有限公司

2、成立日期：2010 年 6 月 30 日

3、法定代表人：金闯

4、注册资本：30,000.00 万元

5、公司地址：泗洪经济开发区衡山北路西侧五里江路南侧

6、经营范围：研发、生产、加工、销售：各种压敏胶带、保护膜、离型纸及其生产设备、纸质包装材料（造纸、印刷除外）、人工合成石墨导热膜材料；胶粘剂及新材料的研发与技术转让；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。第二类医疗器械生产；第二类医疗器械批发；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；包装装潢印刷品印刷（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

四、独立董事意见

本次公司拟以自筹资金投资建设 PVD 磁控溅射膜类产品项目，有利于公司加强有机/无机功能复合薄膜的研发和生产能力，促进公司的技术升级，进一步提升公司在消费电子等领域的强大的竞争力，为公司的长远规划和战略布局奠定了

坚实的基础。且公司在实施过程中会考虑项目的实际情况，结合自身的资金状况以及融资的难易程度和成本情况，量力而行地确定合理的投资规模和节奏，分步实施相关项目。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合全体股东利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。我们同意董事会将本次相关议案提交公司股东大会审议。

五、投资目的和对公司的影响

- 1、符合国家产业化政策和公司战略发展规划，促进公司高质量发展。
- 2、有利于进一步提升公司功能性薄膜的技术能力和产品的市场覆盖范围，不断向功能薄膜方向拓展，引进无机薄膜的研发和生产能力，将产品推进到薄膜器件方面。
- 3、有助于公司在有机/无机功能复合薄膜方面的研发和生产能力的突破，促进公司的技术升级。
- 4、国产替代进口具有巨大的发展空间，此项目的建设有利于促使加快 PVD 磁控溅射膜类产品国产化替代进程。

六、对上市公司未来财务状况和经营成果的影响

公司拟投资建设本项目旨在促使公司具备有机/无机功能复合薄膜的研发和生产能力，促进公司的技术升级，提高产品附加值。

本项目投资所需资金为分期投入，对公司现有的生产经营不会造成重大影响。本项目达产后，预计年营业收入为 9,783.33 万元，年均利润总额 2,601.90 万元。本项目税后内部收益率为 26.43%，项目税后静态投资回收期为 5.46 年。上述测算预计指标不代表公司对该项目的盈利承诺，能否实现取决于公司内外部环境等多种因素，存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

七、风险提示

- 1、本项目尚未进行审批备案、环评等事项。公司将严格按照法律法规，办理所有须经政府相关部门审核事项。

2、项目投资金额、建设周期等数值均为预估数，不代表最终项目情况。项目实施过程中受项目进展情况、宏观经济环境、产业政策、市场变化等诸多因素影响，可能存在项目实施进度及收益不达预期的风险。

3、公司将根据项目具体进展情况，依据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

董事会

2021年3月12日